

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number 06142439 A

(43) Date of publication of application: 24.05.94

(51) Int. CI

B01D 53/34 B01D 53/04 H01L 21/02

(21) Application number 04294501

(22) Date of filing: 02.11.92

(71) Applicant:

JAPAN ATOM ENERGY RES INST

**EBARA CORP** 

(72) Inventor:

SUGO TAKANOBU FUJIWARA KUNIO SEKIGUCHI HIDEAKI TAKAI TAKESHI KOBAYASHI ATSUSHI

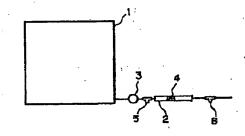
# (54) METHOD FOR PURIFYING SLIGHTLY CONTAMINATED AIR IN CLEAN ROOM

### (57) Abstract

PURPOSE: To highly purify slightly contaminated air in semiconductor industry, food industry, etc., by passing air in a clean room through a filter part constituted of at least ion exchange fiber and a filter part constituted of glass fiber

CONSTITUTION: Air in a clean room is passed though at least a filter part 2 constituted of at least ion exchange fiber 4 and a filter part constituted of glass fiber. And the ion exchange fiber is the one containing an ion exchange group and a hydrophilic group. Further the ion exchange fiber is the one produced by radiation graft polymerization. As a result, slightly contaminated air is highly purified in a clean room in the semiconductor, precision machine, photography and drug manufacturing industry or hospitals, etc.

COPYRIGHT (C)1994 JPO&Japio



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号

特開平6-142439

技術表示個別

(43)公明日 平成6年(1994)5月24日

(51) IntCL\*

389727 万州整理市马

ZAB A

B 0 1 D 53/34 53/01

ZABA

HOIL 21/02

·D

毎心請求 未請求 請求項の数5(全 5 月)

(21)/10組备号

特與平4-294501

(22)出數日

平成4年(1992)11月2日

(71)出題人 000004097 👙

日本原子力研究所

東京都下代田区內室町2丁口2番2号

(71)出題人 000000239

株式会社住原製作所

東京都大田区的田旭町11番1号

須郷 高信 (72) 発明者

群馬県高崎市縄貫町1233番地 日本原子力。

可先所高岭研究所内

(72) 介明者 藤原 邦太

東京都大山区羽山旭町11番1号 株式会社

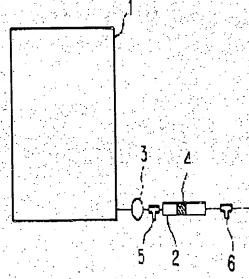
世原製作所內

(74)代理人。介理十二温浅、最三 (外6名)

最終責に続く

(6【悪海」 クリーンルーム内の微量対象中気の浄化力法 【目的】 半導体工業、精密機械工業、写真工業、医薬 品製造工業、又は病院等のクリーンルーム内の微量写染 空気の浄化する方法。

【構成】 少なくともイオン交換締組より成るフィルタ 一部及びガラス線解館はり成るフィルター部にクリーン ルーム内の空気を通過させて浄化する方法であって、こ のイオン交換機能がイオン交換基及び親水基を含有する ものであり、且つイオン交換が動が放射線グラフト重合 により製造されるものである。



【特許諸求の範囲】

【請求項1】 少なくともイオン交換機能より構成され たフィルター部およびガラス繊維より構成されたフィル 一部にクリーンルーム内の空気を通過させることを特 徴とするクリーンルーム内の微量汚染空気の浄化方法。 【請求項2】前記イオン交換機能はイオン交換基およ び親水基を含有するものである請求項1記載のクリーン ルーム内の微量汚染空気の浄化方法。

【請求項3】 前記イオン交換総能は放射線グラフト重 合により製造されたものである請求項1 または請求項2 記載のクリーンルーム内の微量号染空気の浄化方法。

【請求項4】 前記放射線グラフト重合に用いる基材が 単緑性、単緑色の集合体である織布および不織布、それ らの加工品または空隙材料より選択されたものである語 求項1、請求項2 または請求項3記載のクリーンルーム 内の微量方染空気の浄化方法。

【請求項5】 前記放射線グラフト重合を利用して製造 したイオン交換機能のイオン交換基がカチオン交換基と してスルホン基、りん酸基およびカルボキシル基、アニ オン交換基として4級アンモニウム、3級アミン、 アミンおよび1級アミンより選択されたものである請求 項1、請求項2、請求項3または請求項4に記載のクリ - ム内の微量污染空気の浄化方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】クリーンルームは、半導体工業 精密機械工業・写真工業や、医薬品製造業・病院などの バイオロジカルクリーンルームなどの先端産業分野はも ちろんのこと、最近では食品工業・農業分野の他、周辺 産業にまで利用分野が拡大している。このような産業分野における環境条件としては、温度、温度、気流ととも に空気清浄化が極めて重要である。

【0002】これらの産業における空気の浄化は高性能 フィルターとしてガラス総能を構成成分とするHEA(H

and the structure Aid イルターやさらに高 効率のUA(UbalouRetotionAir)が使用され

ている。また、これらのフィルターのプレフィルターと してガラス総能以外の合成総能を構成成分とした中性能 ・粗塵フィルターも多く使用されている。

【0003】以上のフィルターは粒子除去を目的とした もので、QLu前後の微粒子まで効率良く除去できるよ う問題されている。しかし、ガス・イオンなどに対する 除去効果は期待できない。

Pボエグル末はAPRITできる。 【0004】現在のLS製造工場においては、ウエハ表 面の汚染は微粒子によるものとガス・イオンによるもの の両方が考えられている。特に、後者の汚染は接触抵抗 を増大させたり、ウェハ内部の特性に最終を与えるなどの問題をひき起こしている。ガス・イオンの発生源としては、エッチングなどの製造工程、クリーンルーム仕上 材、外気導入の際における混入など種々のものがある。

発生したガス・イオンはクリーンルーム内の循環にもか かわらず、空気争化系で除去されないため、次第に蓄積 し、製品の品質のみならず、作業者の健康にも影響を与 えるのではないかと懸念されている。

【0005】従って、クリーンルーム内のガス・イオンなどを除去することは近年特に急務となってきている。 【0006】本発明はクリーンルーム内の微粒子のみな らず微量のガス・イオンなどにより汚染された空気を浄 化する方法に関するものである。

【0007】 【従来の技術】前述のように、クリーンルーム内の微量 有害ガスやイオンの除去に対しては、効果的な方法はな いのが現状である。フィルター状のものでは、活性炭ブ ィルターやマンガン酸化物を担持した触媒フィルターが 知られている。

[0008] 【発明が解決しようとする課題】活性炭は種々のガスに 対してある程度の除去性能を有するが、極性ガスの吸着 性能が悪く、特にアンモニアなどの塩基性ガスに対する 吸着性能が劣る。また物理吸着であるため、吸着量が増 加すると、被吸着物質の再放出が起こりやすい。さら に、粉化しやすいので微粒子の発生源になる恐れもあ

【0009】マンガン酸化物を担持したものは除去効率 が不十分であり、特にクリーンルーム内のように極微量 濃度のガス成分の除去に対しては適しているとは言えな い。そればかりか逆に微量の有害ガスの発生源となって いるとの報告もある。

【0010】薬液を用いた湿式のガス吸収装置は装置が 大掛かりになり、維持管理が面倒であるばかりでなく、 元来は高濃度のガス成分の除去に使用される方法であ 微量のガス成分の除去にむいていない。

【0011】特開昭63-12315にはイオン交換機 維とガラス網絡を混在させたフィルターで酸性ガスやアルカリ性ガスを除去する方法が提案されている。しか この方法は家庭や事業所の空気の浄化には適用でき るが、半導体産業のクリーンルームなどのように厳しい 性的で要求される場所に適用するには十分ではない。 れは、イオン交換機能自体が発塵源となる場合が多く 微粒子除去性能が十分でないこと、また湿度等の景響を 受けるため、ガス成分の除去性能が不安定であることに

【0012】特別平3-60710や特別平3-607 11にはイオン交換網維とイオン交換網維でない網絡性と を組み合わせ、主に海塩粒子などイオン成分の除去を行 なっている。しかし、除去対象がやや異なるとは言え、 技術的には先の特別昭63-12315と同様の問題点 を有していると考えられる。そこで、本発明はクリーン ルーム内の微粒子や微量のガス・イオンなどにより汚染 された空気の浄化方法を提供することである。

출력 일자: 2002/10/23

발송번호: 9-5-2002-037774534

수신 : 서울 강남구 논현1동 9-21 지유페이턴트

발송일자 : 2002.10.22

하우스(강&강국제특허법률사무소)

제출기일 : 2002.12.22

강일우 귀하

·135–812

# 특허청

# 의견제출통지서

意見提出通知書

출원인 명칭 다이세이 겐세쓰 가부시키가이샤 외 2 명 (출원인코드: 519980959284)

주소 일본국 도쿄도 신쥬쿠쿠 니시신쥬쿠 1쵸메 25반 1고

대리인

성명 강일우 외 1명

주소 서울 강남구 논현1동 9~21 지유페이턴트 하우스(강&강국제특허법률사무소

. .

출원번호

10-2002-7009607

발명의 명칭

에어필터

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서 또는/및 보정서를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

#### [이 유]

이 출원의 특허청구범위 제1항 내지 제3항 및 제5항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

이 출원의 특허청구범위 제1항 및 제3항은 에어필터, 제5항은 에어필터가 설치되어 있는 크린룸에 관한 발명이고 이 출원 전에 공개된 일본공개특허공보 평6~142439호(1994.05.24)(이하 '인용발명'이라 합니다.)는 크린룸 내의 미량 오염공기의 정화방법에 관한 것으로서 이들을 대비해보면

- 특허청구범위 제1항 및 제3항은 성유를 바인더로 결합하고 친수성모노머는 아크릴산, 메타크릴산 등에서 선택되고 수소성 모노머는 에틸렌, 프로필렌, 아크릴산에스테르 등에서 선택된 공중합체가 물에 분산되어 있는 폴리머 디스퍼젼을 사용하여 제조된 여과재와 가스상태의 유기물을 발생하지 않는 프레임 및 시일을 사용하여 에어필터를 조립하는 것을 요지로 하고 있으나, 인용발명에도 이온교환성유로 구성된 필터의 이온교환기 모노머로 아크릴산, 메타크릴산 등이 사용되고 이온교환기를 도입하는 모노머는 스틸렌, 메타크릴산 등이 사용되고 친수기의 모노머는 메타크릴산 등과 이온교환기에 사용되는 유기 모노머가 사용되고 중합체로는 폴리올래핀류가 사용되는 기술이 알려져 있고
- 특허청구범위 제5항은 청구항 1항에 기재된 에어필터가 설치된 크린룸에 관한 것이나, 인용발명에도 이온교환섬유로 구성된 필터부와 유리섬유로 구성된 필터부에 의해 크린룸 안의 오염공기를 정화하는 기술이 알려져 있으므로 본원의 청구항 제1항, 제3항 및 제5항의 구성은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명의 구성으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정되고 그로인한 효과도 예측가능한 정도로 인정되므로 특허를 받을 수 없습니다.

### [청 부]

첨부1 일본공개특허공보 평06-142439호(1994.05.24) 1부 끝

출력 일자: 2002/10/23

2002.10.22

특허청

심사3국

무기화학 심사담당관실

심사관 박환돈



## <<인내>>

문의사항이 있으시면 🗗 042)481-5558 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행 위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터

[0013]

【問題点を解決するための手段】本発明はクリーンルーム内の汚染空気を少なくともイオン交換総維より構成されたフィルター部およびガラス総維より構成された高性能フィルター(または超高性能フィルター)に通過させることを特徴としている。

【0014】イオン交換網維よりなるフィルター部は粗 鹿フィルター、プレフィルター、または中性能フィルタ ーとして、またはそれらのフィルターの前・後段のフィ ルターとして設置することができる。

【0015】イオン交換網維よりなる前段のフィルター部より、クリーンルーム内の空気中の汚染成分であるガスやイオン成分および微粒子の比較的粗い部分が除去され、さらに小さな微粒子は後段の高性能フィルターで除去される

【0016】なお、2種類の異なるフィルター部は互いに密着していてもよいし、例えば、間にファンなどが設置されている場合などのように離れていてもよい。

【0017】イオン交換総雑よりなるフィルター部の材料の構成には、イオン交換総雑だけを用いてもよく、単総維、単総維の集合体である緩布や不緩布、その他の空隙性材料をそのまま又は加工して用いることができる。また、イオン交換総維でない総維、例えば、通常の有機高分子よりなる総維、ガラス総維やセラミック総維などの無機総維、金属総維、活性炭素総維などより選ばれた総維と混合したり、あるいは別々に積層したものを用いることも可能である。この場合、イオン交換機能よりなるフィルターを製造する方法として、放射線グラフト重合法によるのが最適である。

【0018】放射線グラフト重合法では単繊維単繊維の集合体である織布および不織布、それらの加工品または空隙材料などをイオン交換繊維の基材として用いることができるので、既に粒子除去機能を有するフィルター素材にガス・イオン成分の除去機能を導入することができ、本発明には有効である。そればかりでなく、イオン交換繊維の表面は正・負に帯電しているので、静電吸着が期待できるため、より高い微粒子除去性能を付与することができる。

【0019】現在、粗塵フィルターや中性能フィルターなど各種フィルターが日や地のイルターのプレフィルターとして、主に粒子除去用に使用されているが、このフィルター素材に放射線グラフト重合によりイオン交換基を導入すれば、圧力損失を変えないで、微粒子と有害ガス・イオンなどの同時除去材料にすることができ、本発明に好適である。

【0020】ところで、イオン交換機能によるガス成分の安定した除去を達成するには、緩能にイオン交換基と親水基の両者が必要である。これまで、空気中の湿度がガス成分の除去効果に大きく影響を与え、湿度が低いほど、除去率が小さくなるという傾向があった。

【0021】しかし、本発明では親水基の働きにより、 総能が湿り気を帯び、ガス成分の安定した除去を行うこ とが可能となった。

【0022】この理由は明らかではないが、親水基がガス成分のイオン化およびイオン交換基の解語を促進するためと考えられる。

【0023】親水基の導入も放射線グラフト重合により、 変易に行うことができる。

り、容易に行うことができる。 【0024】ここで放射線グラフト重合に用いられる電 離性放射線はα、β、γ線、電子線、紫外線などがあ り、何れも使用可能であるが、γ線や電子線などが本発 明に通している。

【0025】放射線グラフト重合に用いられる有機高分子としては、ポリエチレン、ポリプロピレン等に代表されるポリオレフィン類、PTEE、塩化ビニル等に代表されるハロゲン化ポリオレフィン類、エチレンーテトラフロロエチレン共重合体等に代表されるオレフィンーハロケン化オレフィン共重合体類に適している。これらを総称してポリオレフィンと呼ぶ。

【0026】基材に放射線を照射する方法としては、基材とモノマーの共存下に放射線を照射する同時に照射法と、予め基材を照射した後、モノマーと接触させる前照射法があるが、モノマーの単独重合物の生成の少ない前照射法の方が有利である。

【0027】基材に導入するイオン交換基としては、カチオン交換基ではスルホン基、カルボキシル基やリン酸基、アニオン交換基では強塩基性の4級アンモニウム基やより低級のアミンを含む弱塩基性などの一般的な酸性・塩基性のイオン交換基が実用的であり、対象とする空気中のガス成分の種類、微粒子の粒径や要求性能などを考慮して適宜選択することができるが、様々な使用状況が考えられるので、カチオン交換繊維とアニオン交換繊維を組み合わせて用いることもできる。

【0028】これらイオン交換基を導入する方法は、イオン交換基を有するモノマーをグラフト重合するか、またはイオン交換基を導入しやすいモノマーをグラフト重合した後、2次反応によりイオン交換基を導入してもよ

【0029】イオン交換基を有するモノマーには、カチオン交換基を有するモノマーとしてアクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、ビニルスルホン酸ナトリウム酸、アリールスルホン酸ナトリウム、スチレン、スルホン酸ナトリウム、2-アクリルアミドー2ーメチルプロパンスルホン酸、含リンアクリル酸エステルなどがあるが、この範囲に限定されない。

【0030】アニオン交換基を有するモノマーとして、アリールアミン、クロロメチルスチレンの4級化物、アクリル酸アミノアルキルエステル類などがあるが、この範囲に限定されない。

【0031】また、イオン交換基を導入できるモノマー

として、スチレン、クロロメチルスチレン、ビニルピリ アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジ ジン、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グワッシ ル、アクリロニトリル、アクロレインなどがあるが、こ の範囲に限定されるわけではない。

【0032】親水基を有するモノマーとしてはアクリル アミド、メタクリルアミド、メタクリル酸ー2ービドロ キシエチルなどのノニオン性のものがあるがこの範囲に 限定されるわけではない。前述の一般的なイオン交換基 を有するモノマーも親水性のモノマーの一種類として使 用することができる。 【0033】

【実施例】以下、本発明を実施列に基いて説明する 0.0341

【実施例1】縦能至30 μmのポリプロピレン繋隊能不 織市よりなる粒子除去用のフィルターに電子線加速器 (加速電圧2個、電子線電流1mを用いて、窒素雰囲 気下で2000を照射した後、メダクリル酸ー2ービ気下で2000を照射した後、メダクリル酸ー2ービドロキシェチルおよびメタクリル酸クリンジルの濃度がそれぞれ50%の混合容板に浸漬し、50℃で8時間反 応した結果、163%のグラフト率を得た。次に、この 不満布を50℃のイミノジエタノール10%水管像に浸 潰し、2時間反応させた結果、イオン交換容量25歳 の親水基の導入された弱塩基性アニオン交換機能不破 布を得た。この不識而近を第1図に示す実験装置の内 径1 5mmかのガラスカラムに充填し、テドラバッグ内に 調整したふっ化水素20mを31 Mの流量で通ガス したところ、カラム出口のふっ化力X素農度は2m以下

[0035]

【実施例2】緑低谷約30~20のポリエチレンおよびポ リプロピレンよりなる複合総能不織布にて線を窒素雰囲 気下で2000を照射した後、アクリル酸30%および親水基含有モノマーとしてスチレンスルホン酸ナトリ ウム20%を含有した水容液に浸漬し、45℃で8時間 反応させ、イオン交換容量48m的のカチオン交換機能

不織布を得た。 【0036】この繊維USEを図1に示す実践装置の内 径1 5mpのガラスカラムに充填し、テドラバック内に 調整したアンモニア75mbを31 Amの流量で通ガス したところ、カラム出口のアンモニア濃度は5m以下 であった。

【0037】 【実施例3】実施例1,2の不織布をプレフィルター して、IEDフィルターの前段に設置し、室内の空気を風速3mgで濾過したところ、01~02mm粒子の通過 ~ 率はプレフィルター出口で45%、HAフィルターの出 ロで0005%であった。このフィルターは実施例1,2 より微粒子のみならず有害ガスをも除去できることは明 ろかである。 [0038]

【比較例】実施例1,2で使用したグラフト重合前の不 織布をグラフト重合した不織布の代わりに囲フィルターの前段に設置した。 実施例3と同様の条件で室内の空 気を濾過したところ、Q1~02mmの粒子の通過率はプ レフィルター出口で23%、HTDィルターの出口で00%であり、本発用の効果は明らかである。

[0039] 【実施例4】緑脂径約10μmのポリプロピレン製単繊 維にて線を2000照射した後、一部をメタクリル酸 -2-ヒドロキシエチルとアルカリ酸の混合溶液と接触 させ133%のグラフト率、イオン交換容量40歳 

【0040】以上のイオン交換総維と総維怪約10以前 のガラス総雑を同一重量すっ配合し、湿式抄紙去により 両総能の配合したプレフィルターを製造した。 【0041】このプレフィルターをHDブイルターの前 段に設置し、国内の空気を風速3msで源過したとこ ろ、Q1~Q2µmの粒子の通過率はプレフィルター出口 で39%、旧カイルターの出口で000%であり、実

施列3とほぼ同等であった。 【0042】また、このプレフィルターの一部を図1に 示す実験装置に内径15mmのガラスカラムに充填し、 テドラバック内に調整したふっ化力k素30mbを31m rの流量で通ガスしたところ、カラム出口のふっ化水素 濃度は2m以下であった。以上の実施例より、イオン 交換線能を含むプレフィルターとガラス線能の細や世 的フィルターとの併用により、クリーンルーム内の空気 中に極微量含まれる粒子やガス・イオンなど汚染物を浄 化できることは明らかである。

[0043]

【発明の効果】本発明のクリーンルーム内の空気の浄化 方法により、半導体工業・精密機械工業・写真工業など における産業用グリーンルーム、医薬品製造業・食品産 業・病院などのバイオロジカルクリーンルームなどにおいて、高度な浄化が可能となった。しかも、既存の空気 浄化装置のフィルター素材の構成を変更するだけで性能 の向上を図ることができ、大掛かりな装置の設置は不要

【0044】これにより、半導体産業等における製品の品質や歩留まりが向上し、病院や医薬品製造業において も安全衛生面での信頼性が向上するので、社会的利益に

資すること極めて大である。

【図面の簡単な説明】 【図1】図1は本発明の微量有害ガスの除去性は環境 置を示す図である。

【符号の説明】

1:テドラバック、2:ガラスカラム、

3: ポンプ、4: イオン交換機能、 プリングロ。

【図1】

フロントページの続き

(2006)明者 関口 英明 東京都大田区羽田旭町1番1号 株式会社 在原製作所内

四部明者 高井 雄 (2597)名 高升 4年 東京都大田区羽田旭町1番1号 株式会社 在原製作所内 (259月者 小林 厚史 東京都大田区羽田旭町1番1号 株式会社 在原製作所内